

水素水装置  
ノムレクソンH<sub>2</sub>



用途:微粒子除去

高濃度オゾン水装置  
ノムレクソンO<sub>3</sub>



用途:レジスト剥離

**NEW** 炭酸水装置  
スーパーバブラーWAC-PV



用途:帯電防止



野村マイクロ・サイエンス株式会社

本社 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田2-9-10

<https://www.nomura-nms.co.jp>

TEL.046-228-3946(代) FAX.046-227-5990